15.06.2017 Гатчина

Докладчик: Подчезерцев С. Ю.

Дифракция нейтронов 2017

# и основные методы их описания

## Микроструктурные эффекты в порошковой дифракции





#### Общие сведения



- 1. Фазовый анализ
- 2. Анализ интенсивностей пиков,  $I(F^2) \rightarrow$ структура (Ритвельд, PDF)
- 3. Анализ формы пиков → морфология частиц

#### Рассеяние на кристаллах конечных размеров

# Функция формы $g(\overset{\boxtimes}{r}) = \begin{cases} 1 & \text{Внутри кристалла} \\ 0 & \text{За его пределами} \end{cases}$ $\Rightarrow G(\overset{\boxtimes}{s}) = FT\{g(\overset{\boxtimes}{r})\}$

 $G^{2}(\overset{\boxtimes}{s}) = FT\{g(\overset{\boxtimes}{r}) \oplus g(\overset{\boxtimes}{e}\overset{\otimes}{r})\}$ браз автокорреляционной функции:  $V \cdot A^{s}(\overset{\boxtimes}{r}) = \int g(\overset{\boxtimes}{u})g(\overset{\boxtimes}{r} + \overset{\boxtimes}{u})du$ 

$$G^{2}(\overset{\boxtimes}{s}) = V \cdot FT\{A_{s}(\overset{\boxtimes}{r})\}$$

$$I(\overset{\boxtimes}{s}) \approx \frac{N}{VV_c} F(\overset{\boxtimes}{s}) F^*(\overset{\boxtimes}{s}) \sum_{\overset{\boxtimes}{H}} G^2(\overset{\boxtimes}{s} - \overset{\boxtimes}{H})$$

#### Рассеяние на кристаллах конечных размеров



Ширина пиков в координатах 20 увеличивается как  $cos(\theta)^{-1}$ 

Ширина пиков анизотропна с направлением в обратном пространстве

Hопределяет форму профиля G дифракционного пика, а также является одинаковым для всех узлов обратного пространства

$$\sum_{\mathbb{A}} G^2(\overset{\boxtimes}{s} - \overset{\cong}{H}) \to G^2_H(\Delta \overset{\boxtimes}{s}) = G^2(\Delta \overset{\boxtimes}{s})$$

#### Рассеяние на реальных кристаллах

Наличие дефектов: средняя структура + структурный фактор конкретной ячейки

 $I(\overset{\boxtimes}{s}) \approx \sum_{n} (\sum_{m} F_{m} F_{m+n}^{*}) e^{2\pi i \overset{\boxtimes}{s} \overset{\boxtimes}{R}_{n}}$  $F_{m} = \mathcal{E}_{T} (\overset{\boxtimes}{s} \overset{\boxtimes}{s} \overset{\boxtimes}{s$ 

Количество членов во внутренней сумме определяется как  $VA_s(\mathbf{R_n})/V_c$ , тогда интенсивность можно переписать как:

$$I(\overset{\boxtimes}{s}) = \frac{V}{V_c} \sum_n A_s(\overset{\boxtimes}{R_n}) \langle F_m F_{m+n}^* \rangle e^{2\pi i \overset{\boxtimes}{s} \overset{\boxtimes}{R_n}} = N \sum_n A_s(R_n) p_n(\overset{\boxtimes}{R_n}, \overset{\boxtimes}{s}) e^{2\pi i \overset{\boxtimes}{s} \overset{\boxtimes}{R_n}}$$

#### Диффузное рассеяние

Средний структурный фактор  $F = \langle F \rangle = 1 / N \sum_{m} F_{m}$ кристалла

Локальные флуктуации  $\phi_n = F - F_m$ 

$$p_n = F^2 + \left\langle \phi_m \phi_{m+n}^* \right\rangle = F^2 + \Phi_n$$



#### Кристаллы с напряжениями

Для «напряженного» кристалла структурный фактор m-ой ячейки  $F_m = Fe^{2\pi i \overset{\boxtimes}{s} \overset{\boxtimes}{u}_m}$ Определим  $A_D(\overset{\boxtimes}{R}_n, \overset{\boxtimes}{s}) = \left\langle e^{2\pi i \overset{\boxtimes}{s} (\overset{\boxtimes}{u}_m - \overset{\boxtimes}{u}_{m+n})} \right\rangle$ Тогда интенсивность  $I(\overset{\boxtimes}{s}) = NF^2 \sum_n A_s(\overset{\boxtimes}{R}_n) A_D(\overset{\boxtimes}{R}_n, \overset{\boxtimes}{s}) e^{2\pi i \overset{\boxtimes}{s} \overset{\boxtimes}{R}_n}$ 

Если  $s=H+\Delta s$  рассеянная вокруг брегговского пика интенсивность:

$$I(\Delta S) = NF_{H}^{2} \sum_{n} A_{s}(\overset{\boxtimes}{R}_{n}) A_{D}(\overset{\boxtimes}{R}_{n}, \overset{\boxtimes}{S}) e^{2\pi i \overset{\boxtimes}{R}_{n}}$$
размер деформации

#### Кристаллы с напряжениями



В случае микронапряжений ширина и форма пика зависит как от непосредственно рефлекса, так и от направления в обратном пространстве

Ширина пиков в координатах 20 увеличивается как tan(0)

#### Интегральная ширина пика

Интегральная ширина пика – ширина прямоугольника той же площади и интенсивности что и пик



## Формула Шеррера

 $\frac{K_{hkl}\lambda}{\beta(2\theta)\cdot\cos\theta_0}$ 



D – шерреровский размер
высота колонки из ЭЯ вдоль
направления hkl
К – константа Шеррера, имеет
зависимость от hkl и сингонии

Не учтены никакие иные причины уширения пиков, кроме размерного

 $D_{s} \neq D$ 

#### Ho:

Ширина пиков с увеличением 2 $\theta$  возрастает как соз<sup>-1</sup> $\theta$ 

#### Формула Стокса-Уилсона

#### Деформационное уширение дифракционных пиков

$$2d\sin\theta = \lambda$$
  $2\cos\theta\delta\theta = -n\frac{\lambda}{d}\cdot\frac{\delta d}{d}$   $\delta\theta = -tg\theta\cdot\frac{\delta d}{d}$ 

 $\varepsilon = \beta_{def} (2\theta) \cdot ctg\theta$  Уравнение Стокса-Уилсона.  $\varepsilon$  – стоксовские микронапряжения.

Не понятен физический смысл уширения

#### Ho:

Ширина пиков с увеличением 20 возрастает как tan0

#### Метод Уильямсона-Холла

#### Аппаратное уширение (Общий случай (Stokes, 1942))

 $F(2\theta) = F_i(2\theta) \otimes F_p(2\theta)$  Каждый пик представляет собой свертку двух профилей – инструментального и физического (связанного с образцом).

Непосредственно метод: в общем случае, как и с аппаратным/физическим уширением.

$$F_{P}(2\theta) = F_{def}(2\theta) \otimes F_{size}(2\theta)$$
$$\beta(2\theta) = \beta_{def}(2\theta) + \beta_{size}(2\theta) = \varepsilon \cdot tg\theta + \frac{K_{hkl}\lambda}{D_{s}\cos\theta}$$

Интегральные ширины размерного и деформационного вклада суммируются

Строим зависимость для всех пиков данной фазы  $\frac{\beta(2\theta)\cos\theta}{\lambda} \left(\frac{\sin\theta}{\lambda}\right)$ 



#### Метод Уоррена-Авербаха

1. Две причины (н аппаратного) уширения:



2. Суть метода: «размерные» и «деформационные» коэффициенты по-разному зависят от порядка отражения 1. Поэтому их можно разделить.



#### Метод Ритвельда

Расчетная модель порошкового профиля задается выражением

$$y_{ci} = \sum_{h} I_h \Omega(T_i - T_h) + b_i$$

 $\int_{-\infty}^{+\infty} \Omega(x) dx = 1$  Профильная функция характеризуется значением FWHM, а также параметрами формы

 $\Omega(x) = g(x) \otimes f(x)$  Свертка аппаратного и физического уширения

$$VOIGT: V(x) = L(x) \otimes G(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} L(x-u)G(u)du$$

#### Параметры Кальотти

$$H_G^2 = (U + (1 - \xi)^2 D_{ST}^2(\alpha_D)) \tan^2 \theta + V \tan \theta + W + \frac{I_G}{\cos^2 \theta}$$

$$H_{L} = (X + \xi D_{ST}(\alpha_{D})) \tan \theta + \frac{[Y + F(\alpha_{z})]}{\cos \theta}$$

Принято считать, что гауссиан описывает аппаратное уширение, а лоренциан физическое, однако это не всегда так

U,  $\alpha_{\rm D}$ , X – характеризуют микронапряжения

**Y**,  $I_{G}$ ,  $\alpha_{z}$  – характеризуют размер кристаллитов

#### Микронапряжения

Возможные причины наличия микронапряжений в образцах:

- Неоднородные искажения ЭЯ
- Дислокации
- Antiphase domains boundaries (перевод?)
- Эффекты на границах зерен
- Дефекты упаковки
- Неоднородность твердых растворов
- Влияние теплового фактора

## Неоднородные искажения ЭЯ

 Наличие распределения по межплоскостному расстоянию для фиксированных h,k,l. Как результат – уширение дифракционного пика



- Подобные искажения могут быть вызваны
  - Поверхностным натяжением нанокристаллов
  - Морфологией частиц, например палочки или диски
  - Наличием примесей



### Antiphase domain boundaries

- Формируются, когда материал кристаллизуется из неупорядоченной фазы (переход порядок-беспорядок)
- Основные пики не уширены
- Сверхструктурные пики уширены (уширение различно для различных наборов hkl)





- Линии уширяются т.к. распространение дислокаций имеет hkl зависимость
- Профиль является лоренцевским
- Могут быть определены с помощью метода Уоррена-Авербаха
  - Измерение нескольких порядков отражений
  - Фурье коэффициенты будут иметь независящий от размерного эффекта член и член зависящий от напряжений

## Дефекты упаковки

- Уширение, связанное с наличием дефектов упаковки и двойникованием будет сворачиваться с размерным Фурье коэффициентом
  - Размерный Фурье коэффициент определенный по методу Уоррена-Авербаха содержит в себе вклады как от размера частицы, так и от дефектов упаковки
  - Вклад дефектов упаковки hkl-зависим, в то время, как размерный вклад hkl-независим (в случае изотропных частиц)
  - Вклад дефектов упаковки варьируется, как hkl зависимая функция кристаллической структуры образца

#### Неоднородность твердых растворов

- Изменение состава твердых растворов может создавать распределение межплоскостных расстояний для выбранной кристаллографической плоскости
  - (аналогично случаю наличия неоднородных напряжений)



## Тепловой фактор

- Фактор Дебая-Валлера описывает осцилляцию атомов вокруг их средней позиции в ячейке
- Осцилляция атомов вокруг положения равновесия приводит к перераспределению интенсивности пика из максимума в «хвосты»
  - Это не увеличивает **FWHM** пика, но увеличивает интегральную ширину
- Тепловой фактор растет с увеличением угла дифракции
- Тепловой фактор должен быть свернут со структурной амплитудой для каждого пика
  - Различные атомы имеют различные тепловые факторы
  - Каждый пик содержит различный вклад от атомов кристалла

$$F = f \exp(-M)$$
  $M = 2\pi^2 \left(\frac{\Delta X / \sqrt{3}}{d}\right)^2$ 

Для любого выбранного рефлекса можно записать

$$1/d^{2} = M_{hkl} = Ah^{2} + Bk^{2} + Cl^{2} + Dhk + Ehl + Fhk$$

А...F – метрические параметры обратной ячейки Каждое зерно будет иметь свой набор А...F, отличный от <A>... <F>

Для удобства переобозначим А... F в  $\alpha_i$ , и положим что  $\alpha_i$  имеют гауссово распределение, характеризуемое ковариантной матрицей

$$C_{ij} = \left\langle (\alpha_i - \left\langle a_i \right\rangle) ((\alpha_j - \left\langle a_j \right\rangle)) \right\rangle \qquad C_{ii} = \sigma^2(\alpha_i)$$

Дисперсия М  $\sigma^2(M_{hkl}) = \sum_{i,j} C_{ij} \frac{\partial M}{\partial \alpha_i} \frac{\partial M}{\partial \alpha_j}$ 

$$\sigma^{2}(M_{hkl}) = \sum_{HKL} S_{HKL} h^{H} k^{K} l^{L} D_{ST} = 10^{-8} 8 \ln 2(\frac{180}{\pi})^{2} \frac{\sigma^{2}(M_{hkl})}{M_{hkl}^{2}}$$

Those  $S_{HKL}$  not listed in the last column must be zero.

Crystal system	Restrictions on metric parameters	Anisotropic strain parameters
Cubic	A = B = C, D = E = F = 0	$S_{400} = S_{040} = S_{004}, S_{220} = S_{202} = S_{022}$
Tetragonal	A = B, D = E = F = 0	$S_{400} = S_{040}, S_{202} = S_{022}, S_{004}, S_{220}$
Orthorhombic	D = E = F = 0	$S_{400}, S_{040}, S_{004}, S_{220}, S_{202}, S_{022}$
Monoclinic	D = F = 0	$S_{400}, S_{301}, S_{220}, S_{202}, S_{121}, S_{103}, S_{040}, S_{022}, S_{004}$
Trigonal (R3 etc.)	A = B = C, D = E = F	Rhombohedral indices: $S_{400} = S_{040} = S_{004}, S_{220} = S_{202} = S_{022},$ $S_{211} = S_{121} = S_{112},$ $S_{310} = S_{130} = S_{301} = S_{103} = S_{031} = S_{013}$ Hexagonal indices:
		$S_{400} = S_{040} = S_{310}/2 = S_{130}/2 = S_{220}/3,$ $S_{202} = S_{022} = S_{112}, S_{004},$ $S_{301}/2 = -S_{031}/2 = S_{211}/3 = -S_{121}/3$
Hexagonal, trigonal (P3 etc.)	A = B = F, D = E = 0	$S_{400} = S_{040} = S_{310}/2 = S_{130}/2 = S_{220}/3,$ $S_{202} = S_{022} = S_{112}, S_{004}$
Triclinic		All 15 $S_{HKL}$ allowed

Выбор модели – два флажка в .pcr файле

	1											
	!Nat	Dis	Ang	Jbt	Isy	Str	Furth	150	ATZ	Nvk	More	
	8	0	0	0	0	1	0	72	4.5488	0	0	
1	Scale		Sha	pe1	Bo	v	Str1	Str2	Str3	Strain	-Model	
(	11 2	E-03	0.00	000	0.000	000 0	.00000	0.00000	0.00000	2	2	
!	11.2	U	v.		0.0	1	x	0.000 Y	Gar	uSiz	LorSiz	Size-Model
	0.000	000	0.000	000	0.000	0000	0.000000	0.000000	0.000	000 0	.000000	0
ļ	a	000	b.	000	c.	.000	alpha	beta	gamma	#	Cell In	fo
	5.184	341	8.971	187	5.161	L028 9	0.000000	109.704552	90.000	000		
ł	Pref1	P	ref2	A	.sy1	Asy2	Asy3	Asy4	S_L	I	L	
	0.0000	0 0.	00000	0.02	261 0	0.01004	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	000	
!	S_40	0	0.00 S	_040	.00	s_00	4	5_220	5_2	02	00	
	0. 0.	49487	1	0.02	0063	1.	038322	0.38966	52 0 00 0	.374166	5	
ł		S_022		S_	121		S_301	S_103				
	0.	53898	3	0.90	5888	0.	675153	-0.05656	51			
ł	Loren	tzian	strai	n coe	ff.+ c	code	0.00	0.0				
	0	.2923	3	0.0	0000							

J. Appl. Cryst. (1993). 26, 525-531

#### Application of Symmetrized Harmonics Expansion to Correction of the Preferred Orientation Effect

BY M. JÄRVINEN

Department of Information Technology, Lappeenranta University of Technology, PO Box 20, SF-53851 Lappeenranta, Finland



The norm is chosen so that max |Y| = 1 and p means the parity of  $\varphi$  variance;  $(p = +) \rightarrow \cos$ ,  $(p = -) \rightarrow \sin$ .

ijp	$Y_{ijp}( heta, \varphi)$
00	1
20	$0.5(3\cos^2\theta - 1)$
21+	$2\cos\theta\sin\theta\cos\phi$
21-	$2\cos\theta\sin\theta\sin\phi$
22+	$\sin^2\theta\cos 2\phi$
22-	$\sin^2 \theta \sin 2\phi$
40	$0.12500(35 \cos^4 \theta - 30 \cos^2 \theta + 3)$
41+	$0.94695(7 \cos^2 \theta - 3) \cos \theta \sin \theta \cos \phi$
41-	$0.94695(7 \cos^2 \theta - 3) \cos \theta \sin \theta \sin \phi$
42+	$0.77778(7 \cos^2 \theta - 1) \sin^2 \theta \cos 2\phi$
42-	$0.77778(7 \cos^2 \theta - 1) \sin^2 \theta \sin 2\phi$
43+	3.07920 cos $\theta$ sin <sup>3</sup> $\theta$ cos 3 $\phi$
43-	3.07920 cos $\theta$ sin <sup>3</sup> $\theta$ sin 3 $\phi$
44 +	$\sin^4 \theta \cos 4\phi$
44	$\sin^4 \theta \sin 4\varphi$
60	$0.06250(231 \cos^6 \theta - 315 \cos^4 \theta + 105 \cos^2 \theta - 5)$
61+	$0.69140(33 \cos^4 \theta - 30 \cos^2 \theta - 5) \cos \theta \sin \theta \cos \phi$
61 -	$0.69140(33 \cos^4 \theta - 30 \cos^2 \theta - 5) \cos \theta \sin \theta \sin \phi$
62+	$0.64549(33 \cos^4 \theta - 18 \cos^2 \theta + 1) \sin^2 \theta \cos 2\phi$
62-	$0.64549(33 \cos^4 \theta - 18 \cos^2 \theta + 1) \sin^2 \theta \sin 2\phi$
63+	1.41685(11 $\cos^2 \theta - 3$ ) $\cos \theta \sin^3 \theta \cos 3\varphi$
63 -	1.41685(11 $\cos^2 \theta - 3$ ) $\cos \theta \sin^3 \theta \sin 3\phi$
64+	$0.81675(11 \cos^2 \theta - 1) \sin^4 \theta \cos 4\phi$
64-	$0.81675(11 \cos^2 \theta - 1) \sin^4 \theta \sin 4\varphi$
65+	3.86393 cos $\theta \sin^5 \theta \cos 5\varphi$
65-	3.86393 cos $\theta \sin^5 \theta \sin 5\varphi$
66+	$\sin^6 \theta \cos 6\varphi$
66-	$\sin^6 \theta \sin 6\varphi$

$$\frac{1}{D_{\mathbf{h}}} = \sum_{lmp} a_{lmp} P_{lm} \left( \cos \Theta_{\mathbf{h}} \right) \begin{cases} \cos m \Phi_{\mathbf{h}} \\ \sin m \Phi_{\mathbf{h}} \end{cases}; \quad p = +/-$$

$$\beta_{S} = \frac{\lambda}{\cos\theta} \sum_{lmp} a_{lmp} P_{lm} (\cos\Theta_{h}) \begin{cases} \cos m\Phi_{h} \\ \sin m\Phi_{h} \end{cases}$$

-	> Pro	file Param	eters for P	attern # 1	1		
	Scale	Shape1	Bov	Str1	Str2	Str3 St	train-Model
C	.10320E-03	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
	11.25000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	U	v	W	х	Y	GauS	iz LorSi <mark>z Size-Model</mark>
	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.00000	0.00000	0 0.000000 22
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0 0.0 <mark>00</mark>
	a	b	C	alpha	beta	gamma	#Cell Info
	5.184340	8.971187	5.161026	90.00000	109.704552	90.00000	D
	51.00000	61.00000	71.00000	0.00000	81.00000	0.0000	D
	Pref1 P	ref2	Asyl As	y2 Asy3	Asy4	S_L	D_L
	0.00000 0.	00000 0.0	2261 0.010	04 0.00000	0.00000	0.00000 0	0.00000
١	0.00	0.00	0.00 0.	00 0.00	0.00	0.00	0.00
	YOO	¥20	¥21+	¥21-	¥22+	¥22-	
	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.00000	0.000000	D
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D
	Generalised	size para	meters (qua	dratic form	n) :		
!	h2	k2	1	2	2hk	2hl	2k1
	0.0000	0.0000	0.000	0 0.0	0000	0.0000	0.0000
	0.00	0	.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Выбор модели только вручную!

POWDER DATA IV- ADDITIONAL ANISOTROPIC STRAIN AND SIZE PARAMETERS

> Страница 119 FullProf manual



- 1. Необходим ли учет микроструктуры?
- 2. Определение инструментальных параметров
- З. Какова физическая причина уширений?
  - 4. Выбор микроструктурной модели



**U**, **V**, **W** 







Уточнение с использованием изотропной модели. Средний размер кристаллита 58.3Å



Уточнение с использованием анизотропной модели. Средний размер кристаллита 56.3 (7.74) Å



Селективное размерное уширение по заданному закону

#### Микронпряжения



#### Антифазные домены



## Спасибо за внимание!